



wertfabrik
des processus bien cadencés

Profil

David Moser
Partenaire gérant
Certified Management Consultant (CMC)

David Moser	Téléphone	+41 52 335 55 00
Docteur en sciences techniques, MBA	Fax	+41 52 335 55 09
Birchstrasse 2	Portable	+41 79 344 35 33
8472 Seuzach	E-mail	david.moser@wertfabrik.ch

Informations personnelles

Date de naissance	3 octobre 1962
Nationalité / Lieu d'origine	Suisse / Herzogenbuchsee (BE)
État civil	Marié, sans enfants
Loisirs	Pilotage, golf, danse, lecture, cinéma, informatique, sport

Compétences

- Expert en processus simplifiés et en optimisation des processus dans tous les secteurs de l'entreprise
- Expérience de dirigeant et cadre de direction d'entreprises high tech
- Direction de services de production associée à une augmentation de la productivité et une baisse des coûts avérées
- Expérience pratique dans le domaine du Lean Manufacturing, de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion de projet
- Expérience dans le domaine du marketing/des ventes sur les marchés de la médecine, de l'automobile, de l'industrie et de la consommation
- Cadre dirigeant endurant et très performant, doté de compétences sociales et fédératrices et d'une capacité de réflexion analytique acquise pendant sa formation ; intelligence vive, aptitude à saisir les événements essentiels dans leur globalité , excellent communicant
- Langues : maîtrise parfaite de l'allemand, du français et de l'anglais des affaires

Parcours professionnel

- Depuis 2011** Fondateur, propriétaire, membre du Conseil d'administration et partenaire gérant de Wertfabrik AG, Seuzach
- 2007 – 2011** Dirigeant et associé principal de STAUFEN.AG. Beratung.Akademie.Beteiligung, Seuzach
- Développement/concrétisation de visions et de stratégies de croissance pour le conseil en Lean n° 1 en Suisse
 - Gestion de projet dans le cadre de missions de conseil
 - Expert en Lean Production, en Lean Administration et en Lean Management
 - Responsable de la création de la marque en Suisse et de l'établissement de l'académie Staufen
 - Direction de séminaires spécialisés, de manifestations créatives et de formations d'experts en Lean
- 2003 – 2006** Dirigeant de HARTING AG, Bienne
- Responsable de 120 employés et d'un chiffre d'affaires de 25 millions CHF
 - Augmentation du chiffre d'affaires et de la rentabilité grâce à l'introduction du Lean Manufacturing
 - Développement et concrétisation de visions, de stratégies et de tableaux de bord prospectifs
 - Octobre 2004 : création de la société sœur HARTING Mitronics AG employant actuellement 16 collaborateurs dans le secteur du micro-emballage sur mesure
- 2001 – 2003** Directeur de fabrication (membre du comité de direction), Bookham (Switzerland) AG, Zurich (auparavant Uniphase / JDS Uniphase / Nortel Networks)
- Responsabilité complète de la production, de la logistique, des achats, de l'expédition, de la gestion de la chaîne logistique (sous-traitants) et de l'ingénierie, et collaboration avec plus de 330 employés
 - Réorganisation/restructuration du domaine de compétences en vue d'une augmentation de l'efficacité et d'un allègement des coûts
 - Introduction de SAP
- 2000 – 2001** Gestion front-end (membre du comité de direction), Bookham (Switzerland) AG, Zurich
- Gestion et consolidation (de 140 à 180 employés) du service front-end (fabrication de diodes laser à semi-conducteurs pour la communication par fibre optique), y compris logistique et ingénierie
 - Hausse importante de la productivité grâce à l'automatisation, à l'augmentation des bénéfices, à l'introduction du travail posté et de processus d'amélioration continus
- 1998 – 1999** Gestion back-end (membre du comité élargi de direction), Bookham (Switzerland) AG, Zurich
- Consolidation (de 30 à 95 employés) et gestion du service back-end (montage et test, garantie de qualité et livraison)

- Augmentation des volumes de production conjointe à un accroissement de la demande : passage de 100 pièces à 20 000 pièces par semaine grâce à l'introduction du travail posté, de l'automatisation et d'une hausse durable de la productivité
 - Obtention de la certification ISO9001 et de la qualification de communication par câbles sous-marins
- 1997 – 1998** **Chef de projet et assistant du président du Conseil d'administration (membre du comité de direction), Micronas Semiconductor SA, Zurich/Bevaix, Suisse (auparavant Ascom Microelectronics SA)**
- Gestion du projet de développement stratégique
 - Responsable partiel de la communication interne
 - Élaboration d'un plan entrepreneurial quinquennal (en collaboration avec une entreprise externe)
- 1996 – 1997** **Directeur du centre de profit « Systeme » (membre du comité de direction), Micronas Semiconductor SA, Zurich/Bevaix, Suisse**
- Responsabilité globale et budgétaire
 - Fonctions de chef de projet (développement, qualification, introduction de produit)
 - Participation à la délocalisation des activités de montage et de test
- 1995 – 1996** **Assistant du PDG, Finlande, Micronas Semiconductor SA, Zurich/Bevaix, Suisse**
- Soutien et assistance du PDG dans toutes les activités ayant trait à la direction d'entreprise
- 1994 – 1995** **Responsable de « projets spéciaux », Micronas Semiconductor SA, Zurich/Bevaix, Suisse**
- Création/introduction d'un système de calcul des coûts de produits système
- 1994 – 1995** **Chef de projet dans l'ensemble des secteurs produit, Ascom Microelectronics SA**
- Interface technique entre les clients et le développement
 - Élaboration de spécifications en collaboration avec les clients et développement
- 1993 – 1994** **Chef de projet dans le secteur des capteurs de pression, Ascom Microelectronics SA**
- Activités similaires à celles décrites ci-dessus, mais limitées au secteur des capteurs de pression

Formation

- 2001 – 2002 Executive MBA, Université de Saint-Gall
- 1989 – 1993 Laboratoire de physique électronique, EPFZ
- 1982 – 1988 Diplôme de physique expérimentale, EPFZ

Doctorat sur les capteurs de flux de gaz CMOS dirigé par le professeur Henry Baltes